# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

04-295855

(43)Date of publication of application: 20.10.1992

(51)Int.CI.

G03G 5/147

(21)Application number: 03-084698

(71)Applicant: TOAGOSEI CHEM IND CO LTD

(22)Date of filing:

25.03.1991

(72)Inventor: MAEDA YOSHIHARU

**AZUMA TAKASHIRO** 

## (54) ELECTROPHOTOGRAPHIC SENSITIVE BODY

## (57)Abstract:

PURPOSE: To obtain high-grade images in spite of long-term use by forming the film of a silicone graft copolymer having a specific acid value on the surface of a photosensitive layer. CONSTITUTION: The film consisting of the graft copolymer which is obtd. by copolymerizing a macromonomer having a (meth)acryloyl group at one terminal of silicone,  $\alpha,\beta$ -ethylenic unsatd. carboxylic acid and other radical polymerizable monomer and has 30 to 260mgKOH/g resin acid value is formed in the upper part of the photosensitive layer. This silicone macromonomer is a high mol.wt. monomer consisting of the silicone as its skeleton and the preferable number average mol.wt. is 1,000 to 50,000 in terms of polyethylene and the amt. of the monomer to be used is 0.5 to 60wt.% of the total weight of the whole monomer. Acrylic acid or methacrylic acid is preferable as the  $\alpha,\beta$ -ethylenic unsatd carboxilicacid and the amt. of the acid to be used is usually about 3 to 40wt.% at which the acid value of the graft copolymer attains 30 to 260mgKOH/g resin.

## **LEGAL STATUS**

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2000 Japan Patent Office

**REST AVAILABLE COPY** 

(19) []本国特許庁(JP)

## (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出職公開番号

特開平4-295855

(43)公開日 平成4年(1992)10月20日

(5i) IntCl.<sup>5</sup> G 0 3 G 5/147 識別記号 502 庁内整理番号 6956-2H 技術表示箇所

容査論求 未論求 論求項の数1(全 5 頁)

(21)出膜番号

**特職平3-84698** 

(71)出職人 000003034

FΙ

京亞合成化学工業株式会社 京京都港区西新橋1丁目14番1号

(22)出順日

平成3年(1991)3月25日

(72) 発明者 戴田 佳治

愛知県名古屋市港区船見町1番地の1 東 亜合成化学工業株式会社名古屋総合研究所

内

(72)発明者 東 貴四郎

愛知県名古屋市港区船見町1番地の1 東 亞合成化学工業株式会社名古屋総合研究所 中

内

### (54)【発明の名称】 色子写真感光体

### (57) 【要約】

[目的] 感光層の表面のクリーニング特性に優れ、長期 間使用しても、高品位な画像が得られる電子写真感光体 の提供。

【榜成】感光層の上部に、シリコーンの片末端に(メタ)アクリロイル基を有するマクロモノマー、α、βーエチレン性不飽和カルボン酸およびその他のラジカル盤合性単量体を共量合して得られる、酸価が30~260 殴KOH/g/間距のグラフト共重合体からなる皮膜を有する電子写真感光体。

【特許請求の範囲】

【謝求項1】 磁光層の上部に、(a)シリコーンの片末 端に(メタ)アクリロイル基を有するマクロモノマー、

- (b) α, βーエチレン性不飽和カルポン酸および
- (c) その他のラジカル豆合性単晶体を共重合して得られる、酸価が30~260mmkGH/g 樹脂のグラフト共重合体からなる皮膜を有する電子写真感光体。

#### [発明の詳細な説明]

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、CRTプリンター、レ 10 ーザービームプリンター、電子写真複写機および電子写 真式製版システムなどの分野に広く使用できる電子写真 核光体に関するものである。

[0002]

【従来の技術とその問題点】一般的にアルミニウムシリンダーなどの基材上に、電荷発生物質および電荷輸送物質からなる感光層を設けて得られる電子写真感光体は、その用途の点から、感度、電気特性および光学特性などに優れていることが必要である。しかしながら、従来の電子写真感光体では、長期間繰り返し使用されることに電子写真感光体では、長期間繰り返し使用されることにあり、コロナ放電によって完生するオゾンにより、その表面が劣化し、感度低下、残留電位増加などが発生するという問題があった。また、紙との接触によって感光層に載物が付着すると、画像流れが起こり、またトナーフィルミングやクリーニング不良によりトナーが付着しても、同様な問題が発生するので、それらの付着物が付きにくい特性あるいは付着物を簡単に取り除けるという特性が備わっていることが望ましいが、その点に関しても改良の余地が残されていた。

[0003]上記問題点を解決すべく、耐摩耗性に優れ 30 る問題例えばポリカーボネートなどを感光層のパインダーとして使用するという提案がなされているが、この場合には、付着した紙粉や残留トナーのクリーニング性が不良となり、画質の劣化を引き起こす。上記クリーニング性を改良する目的で、ポリカーボネートをパインダーとし、かつシリコーンオイルやテフロン等の表面改質剤を返加させるという提案もなされているが、従来知られている表面改質剤は、パインダーとの相容性に乏しく、比較的短期間の内に感光層から取り除かれてしまうという問題があった。 40

### [0004]

【採題を解決するための千段】本発明者らは、前記課題を解決するために親宣検討した結果、木発明を完成するに至った。すなわち、本発明は、感光層の上部に、(a)シリコーンの片末端に(メタ)アクリロイル基を有するマクロモノマー、(b)α,β-エチレン性不飽和カルボン酸および(c)その他のラジカル重合性単量体を共量合して各られる、酸価が30~260mgKOE/g樹脂のグラフト共重合体からなる皮膜を有する電子写直転光体である。

【0005】以下、本発明について更に詳しく説明する。本発明におけるグラフト共富合体を構成する。(a)シリコーンの片末端に(メタ)アクリロイル基を有するマクロモノマー(以下シリコーン系マクロモノマーという)は、シリコーンを骨格とする高分子量単量体であり、その好ましい数平均分子量は、ゲルパーミエーションクロマトグラフィーによって測定されるポリスチレン独築の数平均分子量で1,000~50,000である。マクロモノマーの数平均分子量が1,000未満であると、シリコーンに由来する特性すなわち週滑性、簡型性、耐候性等の性質が発現し難く、一方、数平均分子量が50,000以上であると、マクロモノマーの共命合性が依る。

【0006】シリコーン系マクロモノマーの好家しい使用量は、共産合に供する全ラジカル宝合性成分すなわちマクロモノマーを含む全単量体の合計量を基準にして0.5~60里量米であり、さらに好ましくは2~50里量米である。シリコーン系マクロモノマーの使用量が0、5重量米未満であると、シリコーンの性質である福特性、解型性等が十分に発現されず、一方60重量米を超大ると、重合中あるいはグラフト共宣合体の貯蔵中に相分離しやすくなり、安定な溶液が得られない。

【0007】シリコーン系マクロモノマーは、リチウムトリアルキルシラノレートを開始剤とし、環状シロキサンをアニオン重合することによりリピングポリマーを得、それとマーメタクリロキシブロピルジメチルモノクロロシランを反応させることによって合成することができる(例えば特別昭59-78236号公報等)。また、特開昭58-167606号公報及び特別昭60-123518号公報に開示されている製造方法、すなわち、未満シラノール基合有シリコーンと有機ケイ豪化合物との縮合反応生成物としてシリコーン系マクロモノマーを得る方法を採用しても良い。

【0008】次に、上記シリコーン系マクロモノマーと 共に使用される(b)  $\alpha$ 、 $\beta$  -エチレン性不飽和力ルポ ン酸について説明する。α、β-エチレン性不飽和カル ポン酸としては、アクリル酸、メタクリル酸、クロトン 酸、マレイン酸、フマル酸、イタコン酸、シトラコン酸 等が挙げられ、好ましくはアクリル酸およびメタクリル 酸である。本発明におけるα. β-エチレン性不飽和力 ルポン酸の使用量は、得られるグラフト共重合体の酸価 が30~260kgKOH/g 樹脂となる量であり、それ は、重合に供する全単量体の合計量を基準とする重量% では、用いる不飽和カルポン酸の種類によって異なる が、通常3~40里畳光程度である。 グラフト共星合体 の酸価が30mg KOH/g 樹脂末痢であると、グラフト 共富合体のイオン性が低く、繰り返し電子写真プロセス を行ったとき残留電荷が蓄積し易く、国像の品位の低下 が早く起こる。一方260mgKOH/g 機能を超えると 耐水性に劣る。 50

**-472**-

【0009】 (c) その他のラジカル重合性単量体とし ては、 (メタ) アクリル酸メチル、 (メタ) アクリル酸 エチル、(メタ) アクリル酸プロピル、(メタ) アクリ ル世プチル、(メタ) アクリル酸イソプチル、(メタ) アクリル酸lertープチル、(メタ)アクリル酸ペンチ ル、(メタ) アクリル酸ヘキシル、(メタ) アクリル酸 オクチル、(メタ) アクリル酸 2 - エチルヘキシル、 (メタ) アクリル酸ラウリル、 (メタ) アクリル酸ステ アリル、 (メタ) アクリル酸ベヘニル、 (メタ) アクリ ル酸シクロヘキシル、(メタ)アクリル酸ペンジル。 (メタ) アクリル酸フェニル、 (メタ) アクリル酸2-ヒドロキシエチル、(メタ)アクリル酸2-ヒドロキシ プチル、(メタ) アクリル酸ポリアルキレングリコー ル、 (メタ) アクリル酸グリシジル、 (メタ) アクリル 酸ジメチルアミノエチル、(メタ)アクリル酸パーフル オロアルキル等の(メタ)アクリル酸エステル、スチレ ン、ビニルトルエン、α-メチルスチレン等の芳香族ビ ニル化合物、(メタ) アクリロニトリル、酢酸ピニル、 プロピオン酸ビニル、Nーメチロール(メタ)アクリル アミド、塩化ビニル、フッ化ビニル、塩化ビニリデン、 フッ化ピニリデン、トリクロルエチレン等が挙げられ る。好ましい単量体は、(メタ)アクリル酸メチル、 (メタ) アクリル酸プチル、(メタ) アクリル酸イソプ チル、(メタ) アクリル酸 2-エチルヘキシル、(メ **夕) アクリル酸ペヘニル、スチレン、N-メチロール** (メタ) アクリルアミド、(メタ) アクリル酸 2ーヒド ロキシエチルおよび(メタ)アクリル酸グリシジルであ り、その好ましい使用量は、10~96重量%である。

【0010】上記ラジカル豆合性成分は、放射線照射 **法、ラジカル試合簿始類を用いる方法等により共益合さ** れる。里合静作の容易性および生成するグラフト共里合 体の分子量調節の容易性の点で、ラジカル重合開始剤を 用い、かつ有機溶媒を用いる溶液面合法が好ましい。溶 被望合に用いる好ましい有機溶剤としては、アセトン、 メチルエチルケトン、メチルイソプチルケトン等のケト ン系溶剤、酢酸エチル、酢酸プチル等の酢酸エステル系 溶剤、ペンゼン、トルエン、キシレン等の芳香鰊灰化水 集系溶剤、メタノール、エタノール、イソプロパノー ル、エチルセロソルブ、ブチロセロソルブ、プロピレン グリコールモノメチルエーテル、テトラヒドロフランギ よび塩化メチレンが挙げられる。 シリコーン系グラフト 共重合体の溶解性に優れ、かつ堕布後の揮発性が良く、 佐毒性である点で、イソプロパノールが特に好ましい。

【0011】ラジカル量合関始剤としては、過硫酸アン モニウム、過酸化水素、2、2ービス(leriープチルバ ーオキシ) オクタン等のパーオキシケタール、クメンヒ ドロパーオキサイド等のハイドロパーオキサイド、tert - ブチルクミルバーオキサイド等のジアルキルバーオキ サイド、過酸化ペンソイル等のジアシルパーオキサイ ド、パーオキシジカーボネート、パーオキシエステル及 50 ル)-6-ジエチルアミノベンゾチアゾール等のチアゾ

び2, 2'-アゾビス(2-メチルプチロニトリル)、 アソビスー4-シアノパレリン酸、アゾビス(2,4-ジメチルバレロニトリル)、2、2'-アゾビスイソブ チロニトリル等のアゾ系化合物等が挙げられる。 グラフ ト共生合体の分子量を調節するために、必要に応じて、 メルカプト酢酸、メルカプトプロピオン酸、2-プロパ ンチオール、1ープタンチオール、2ーメチルー2ープ ロバンチオールおよびエチルメルカプトアセテート等の 連載移動剤を使用しても良い。

10 【0012】上記堂合によって得られたグラフト共生合 体溶液に、水酸化ナトリウム、水酸化カリウムなどの水 酸化アルカリ金属、アンモニアまたは1級、2級あるい は3級アミン化合物を添加して、カルボキシル基の一部 ないし全部を中和したグラフト共重合体を使用すること もできる。中和されたグラフト共武合体は、水と良好に 混和する。

[0013] 本発明の電子写真感光体は、公知の方法に よって製造される電子写真感光体の感光層の表面に、上 記グラフト共革合体の皮膜を形成させることにより得ら 20 れ、その製造プロセス概要は以下のとおりである。すな わち、基材としては、アルミニウム、ステンレスなどの 金属製の円筒状シリンダーまたはフイルムを用いること ができる。かかる基材上に、パリアー機能と下引き機能 を持つ下引き層を設け、さらにその上層に電荷発生物質 および電荷輪送物質を含有する感光層を設ける。下引き 磨の材料としては、ポリピニルアルコール、ポリーN-ピニルイミダゾール、ポリエチレンオキシド、エチルセ ルロース、メチルセルロース、エチレン-アクリル酸コ ポリマー、カゼイン、ポリアミド、共宜合ナイロン、ニ 30 カワ、ゼラチン等が挙げられる。これらは、それぞれに 適した溶剤に溶解されて基体上に塗布される。その好ま しい鶴厚は0.2~2ヶ程度である。

【0014】越光層に分散される電荷発生物質として は、ε-朝フタロシアニン資料などのフタロシアニン系 顔料、ピリリウム、デオピリリウム系染料、アントアン トロン顔料、ジベンズピレンキノン籤料、ピラントロシ 額料、トリスアゾ額料、ジスアゾ額料、アゾ額料、イン ジゴ資料、キナクリドン系領料、非対称キノシアニン、 キノシアニンなどが挙げられる。

【0015】また、電荷輸送物質としては、ピレン、N ーアルキルカルパソール、N - メチル - N - フェニルヒ ドラジノー3ーメチリデン-9-エチルカルパゾール等 のヒドラゾン領、2, 5 ーピス(p ージエチルアミノフ エニル〉-1、3、4-オキサジアゾール、1-フェニ ルー3 - (p-ジエチルアミノスチリル) -5-(p-ジエチルアミノフェニル) ピラゾリン、スピロピラゾリ ン等のピラゾリン類、2 - (p - ジエチルアミノスチリ ル) -6-ジエチルアミノベンズオキサゾール等のオキ サゾール系化合物、2-(p-ジエチルアミノスチリ

-479-

ール条化合物、ピス(4-ジエチルアミノー2ーメチルフェニル)-フェニルメタン等のトリアリールメタン系化合物、1、1-ピス(4-N、N-ジエチルアミノー2-メチルフェニル)へプタン等のポリアリールアルカン類が挙げられる。

【0016】上記電荷発生物質および電荷輸送物質は、ボリカーボーネートまたはボリビニルブチラール等の分散用制脂からなるパインダーと共に、以下に示す操作等により、磁光層に加工される。すなわち、前記の電荷発生物質を0.3~10倍量のボリビニルブチラール及び増削と共に、ホモジナイザー、超音波、ボールミル、振動ボールミル、サンドミル、アトライダー、ロールミルなどの方法でよく分散する。次にその分散液中に、電荷輸送物質を溶解して感光層形成用液を得、それを浸渍コーティング法、スプレーコーティング法、スピンナーコーティング法、メビンナーコーティング法、ガレードコーティング法、ガレードコーティング法、カーテンコーティング法などの重布法によって、下引き層の上に塗布し、次いで銃撃することにより、取光層を形成する。数光層の膜厚としては1~50μ程度が適当である。

【0017】本発明においては、前述のとおり、上記感 光層の上部に、さらにシリコーン系グラフト共重合体の 皮膜を形成する。該皮膜の形成方法としては、シリコー ン系グラフト共重合体の有機溶剤溶液または水性溶液を 用い、乾燥後の顧厚が0.5~1 μとなるように塗布する 方法が好ましい。シリコーン系グラフト共重合体からな る皮膜が0.5 μ未満であると、クリーニング特性に劣 る.

【0018】シリコーン系グラフト共重合体は、メチロール基型メチル化メラミン、イミノ基型メチル化メラミン、イミノ基型メチル化メラミン制能、グリコールユリア関船、カルボキシ変成アミノ関脂を併用するか、またはカルボキシル基と選移金属塩とのキレート化反応、プロックイソシアネートとの反応により、皮膜形成時に架橋硬化させても良い。また、シリコーン系グラフト共産合体と共に、アクリル系樹脂、エボキシ系樹脂、不飽和ポリエステル系樹脂、ボリカーボネート系樹脂、フッ実系樹脂等を50里量%以下の量で併用しても良い。

[0019]

【実施例】以下に実施例を挙げて、本発明を更に具体的 に説明する。なお、以下の各例における都は重量部であ る。

### 宴施例 1

(シリコーン系マクロモノマーの合成) 撹拌機、コンデンサー、温度計を備えたフラスコにα,ωージヒドロキシボリジメチルシリコーン (平均重合度300) 111 g (0.005 モル)、pートルエンスルホン酸0.12g、トルエン74g、およびメチルエチルケトン37g、γーメタクリロイルオキシブロピルトリストキシシ 50

ラン2、48g(0.01モル)を仕込み、70℃で3時間加熱した。その検冷却してから、この反応液に塩基性アニオン交換樹脂(オルガノ製A-21)30gを入れ、40℃で2時間複拌して中和した。濾過により上記ィオン交換樹脂を除去し、濾液を減圧蒸留し、溶線を除去することにより、無色透明のオイル状マクロモノマーのゲルパーミエーションクロマトグラフィーによるポリスチレン換算の数平均分子量は35,000であった。

[0020] (シリコーン系グラフト共組合体の合成)シリコーン系マクロモノマー30部、メタクリル酸メチル20部、メタクリル酸2ーヒドロキシエチル20部、メタクリル酸10部、nードデシルメルカブタン1.0部、重合開始剤の2.2'ーアゾピスイソブチロニトリル1.0部およびイソプロパノール100部を、撹拌機、コンデンサー、温度計、窒素等入管を備えたフラスコに仕込み、窒素にてパブリングしながら80℃で4時間加熱後、更に宣合開始剤0.5部を投入し、同温度で4時間反応を継続することにより、酸価が65配KOH/g 樹脂のグラフト共宜合体溶液(固形分減度50宣量%)を合成した。

[0021] (下引き層の形成) ラクチックカゼイン10部を水90部に分散させた後、アンモニア水1部を加えて溶解させた。一方、ヒドロキシブロビルセルロース機能(商品名:メトローズ60SH50、信館化学製)3部を水20部に溶解させ、両液を混合して下引き層用の塗布板を得た。この液を800×300mmのアルミニウム製シリンダーに浸波法で塗布した後、80℃で10分間を繰し2μの下引き層を設けた。

り 【0022】(蛟光層の形成およびシリコーン系グラフト共建合体皮膜の形成) ε - 飼フタロシアニン顔料2 部、市販のポリビニルプチラール10部をテトラヒドロフラン50部中に添加し、さらにガラスビーズを加えて得られる顔料分散液を、均一に分散させるために20時間サンドミルにかけた。得られた分散液に、電荷輸送物質のNーメチルーNーフェニルヒドラジノー3ーメチリデン-9ーエチルカルパゾール10部を熔解した液を、上記下引き層の場合と同様にして、同層の上に浸遺塗布した後、80℃で10分乾燥することにより、18μの砂 球光層を形成した。

[0023] 上記感光層の上に、前記グラフト共星合体 溶液を浸渍整布し、80℃で10分気焊することにより、1μの順Pの皮膜を形成して、電子写真感光体を得た。得られた感光体について、ウレタンゴムブレードによるクリーニング操作が含まれる電子写真プロセスの耐久試験を行った結果、20000枚まで安定した商品位の画像が得られた。また、-5.5%コロナ帯電器を有する電子写真複写機により、常温、常圧下で20000枚の空骨電耐久試験を行った場合、VD電位および7.5ルックス砂銀光させたVL電流は、耐久試験前のVD=-6

-474-

(5)

93; VL=-178に対して、試験後はVD=-67 8 ; V[=-192であり、変動は小さく、安定であっ r.

[0024] 実施例2

実施例1で使用したシリコーン系グラフト共重合体のイ ソプロパノール溶液を用い、その批幹下に、ジエタノー ルアミンの5%水溶胺100部を徐々に加え、PHを7. 7の透明な水溶液を得た。実施例1と阿様な方法によっ **で形成された感光体の感光層の上に、上記水溶液を浸損** 壁布し、さらに乾燥して1gの鉄厚のシリコーン系グラ 10 ても高品位の回像が得られる。 フト共宮合体皮膜を形成した。斯くして得られた電子写

真或光体について、前例と同様な耐久試験を行った結 **早、20000枚まで安定した高品位の画像が得られ** た。

[0025]

【発明の効果】本発明の電子写真感光体は、感光局表面 に特定の融価を有するシリコーン系グラフト共富合体の 皮膜が形成されているため、表面の潤滑性及び離型性に 優れ、かつ続り返し電子写真プロセスを行っても残留電 **荷の書槙が起こり難いという特性を有し、長期間使用し**